

L'art du portrait photographique

A l'heure des selfies et des filtres en tous genres disponibles sur les téléphones portables, la résidence proposée par la direction des Archives départementales offre la possibilité à une classe de collège de développer une démarche artistique autour de l'image de soi et des autres.



La direction des Archives départementales du Val d'Oise conserve de très nombreux tirages photographiques de toutes époques mettant en scène individu, couple, famille, groupe : ces collections constitueront une base pour commencer à travailler sur le projet de résidence, bâti en concertation avec l'artiste et l'équipe enseignante.

Des procédés anciens aux images numériques, de la découverte des techniques à celle des compositions, chaque élève sera amené à expérimenter, puis à faire des choix pour enfin proposer une création personnelle autour du portrait photographique.

Déroulement de la résidence : d'octobre 2024 à juin 2025, avec 20 heures de présence de l'artiste.

Candidatures : jusqu'au vendredi 4 octobre 2024.

Fiche de candidature à renvoyer avec la charte d'engagements réciproques à l'adresse de contact.

Pour en savoir plus sur le projet, consulter le règlement ci-contre.

Infos pratiques

- Niveau(x) : **tout niveau**
- Collège éligible : collèges publics
- Date limite d'inscription : **Vendredi 4 octobre 2024**

Contact

archives.publics@valdoise.fr

Documents

[Présentation et règlement du projet](#)

[Fiche de candidature.docx](#)

[Charte d'engagements réciproques](#)

Liens utiles

[Présentation sur le site des Archives départementales](#)